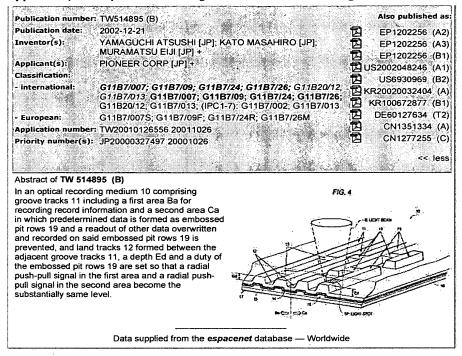
Optical recording medium, optical recording medium manufacturing apparatus, and optical recording medium manufacturing method



中華民國專利公報 [19] [12]

[11]公告編號: 514895

[44]中華民國 91年 (2002) 12月21日

發明

全12頁

[51] Int.Cl ⁰⁷: G11B7/013

G11B7/002

稱: 光學記錄媒體,光學記錄媒體製造裝置及光學記錄媒體製造方法 [54]名

[22]申請日期:中華民國 90年 (2001) 10月26日 [21]申請案號: 090126556

[30]優 先 權: [31]2000-327497 [32]2000/10/26 [33]日本

[72]發明人:

山口淳

日本

加藤正浩

日本

村松英治

日本

[71]申請人:

日本先鋒公司

日本

[74]代理人: 賴經臣 先生

1

[57]申請專利範圍:

- 1.一種光學記錄媒體,係可以光學方式 記錄記錄資訊,包含:
 - 一個第一區,於其上形成有欲記錄 記錄資訊的連續槽軌;以及
 - 一個第二區,於其上根據預定資料 形成有非連續浮雕坑列,
 - 其中,該等前置浮雕坑列可防止再 生第二區被改寫的資料;以及
 - 第二區的徑向推拉信號位準不低於 第一區的徑向推拉信號位準至約 80% .
- 2.如申請專利範圍第1項之光學記錄媒 體,其中,槽軌及浮雕坑列實質滿 足如下數學式
 - 工作比=0.04(Ed- λ /8n)²+(-0.07Gd²+ 6Gd-35.6)

此處之工作比[%]為浮雕坑列的平均 工作比, Ed[毫微米]為浮雕坑列深 度, λ[毫微米]為光束波長以及 n 為 光學記錄媒體基板的折射率,以及 2

Gd[毫微米]為槽軌深度。

- 3.一種用以製造光碟母模之光碟母模製 造裝置,該光碟母模係用於製造一 種可以光學方式記錄記錄資訊之光
- 學記錄媒體,該光學記錄媒體包含 5. 一個第一區,於其上形成有欲記錄 記錄資訊的連續槽軌,以及一個第 二區,於其上根據預定資料形成有
- 非連續浮雕坑列,其中該前置浮雕 坑列可防止再生改寫於第二區的資 10. 料,以及第二區的徑向推拉信號位 準不小於第一區的徑向推拉信號位
- 準至約80%,該裝置包含:
- 一個光束產生器,其係用以於光碟 15. 母模上形成多個對應光學記錄媒體 之第一及第二區的區域;以及
 - 一個用以控制該光束產生器之控制 器。
- 4.如申請專利範圍第3項之光碟母模製 20. 造裝置,其中,該光學記錄媒體之

10.

25.

槽軌以及浮雕坑列實質滿足如下數 學式

工作比=0.04(Ed- λ /8n)²+(-0.07Gd²+6Gd-35.6)

此處工作比[%]為浮雕坑列的平均工作比, Ed[毫微米]為浮雕坑列深度, $\lambda[毫微米]$ 為光束波長以及 n 為光學記錄媒體基板的折射率,以及 Gd[毫微米]為槽軌深度。

5.一種用以製造光碟母模之光碟母模製造方法,該光碟母模係用於製造一種可以光學方式記錄記錄媒體包含一個第一區,於其上形成有欲記錄質體包。 學記錄媒體,該光學記錄媒體包含一個第一區,於其上形成有欲記錄。 記錄資訊的連續槽軌,以及一個第二區,於其上根據預定資料形成有非連續浮雕坑列,其中該前置将數式,以及第二區的徑向推拉信號位準不小於第一區的徑向推拉信號位準至約80%,

該方法包含於光碟母模上形成多個 對應光學記錄媒體之第一及第二區 之區域之步驟。

6.如申請專利範圍第5項之光碟母模製造方法,其中,該光學記錄媒體之槽軌以及浮雕坑列實質滿足如下數學式

工作比=0.04(Ed- λ /8n)²+(-0.07Gd²+6Gd-35.6)

此處工作比[%]為浮雕坑別的平均工作比, Ed[毫微米]為浮雕坑列深度, λ [毫微米]為光束波長以及 n 為光學記錄媒體基板的折射率,以及 Gd[毫微米]為槽軌深度。

圖式簡單說明:

圖 1 為顯示 DVD-RW 碟之資訊記 錄面之構造圖;

圖 2 為顯示 DVD-RW 碟之讀入區 之構造圖;

5. 圖 3 為顯示先前記錄於 DVD-RW 碟之前置資訊之記錄格式圖;

圖 4 為顯示根據一個具體實施例 之 DVD-RW 碟之記錄面構造圖;

圖 5 為記錄與再生裝置之主方塊 圖;

圖 6 為曲線圖,其中顯示徑向推 拉信號位準與槽軌深度 Gd 以及浮雕坑 列深度 Ed 之關係;

圖7為曲線圖,係顯示當槽軌深 15. 度Gd設定於10毫微米時,用於獲得相 等徑向推拉信號位準之浮雕坑列深度 Ed 與平均工作比間之關係;

圖 8 為曲線圖,係顯示當槽軌深 度 Gd設定於20毫微米時,用於獲得相 20. 等徑向推拉信號位準之浮雕坑列深度 Ed 與平均工作比間之關係;

圖 9 為曲線圖,係顯示當槽軌深 度 Gd 設定於 30 毫微米時,用於獲得相 等徑向推拉信號位準之浮雕坑列深度 Ed 與平均工作比間之關係;

圖 10 為曲線圖,係顯示槽軌深度 Gd 與各別最小值 f(Gd)間之關係,其中,圖7至9所示浮雕坑列的平均工作比變成最小值;

30. 圖11 為根據本發明之光學記錄媒 體製造裝置之示意配置圖;

> 圖 12 為光學記錄媒體製造裝置之 作業流程圖;以及

圖 1 3 為顯示根據相關技藝之 35. DVD-RW 碟之記錄面結構圖。

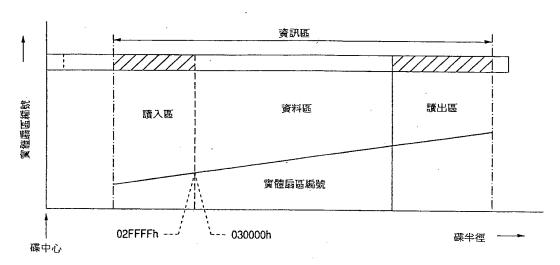
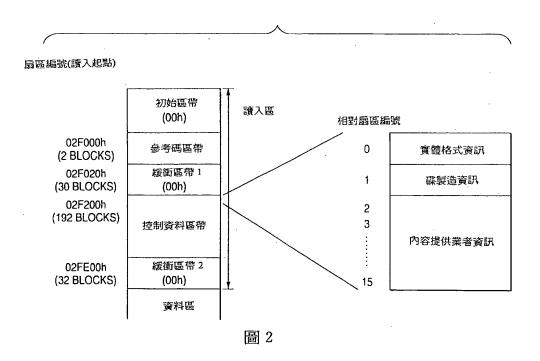
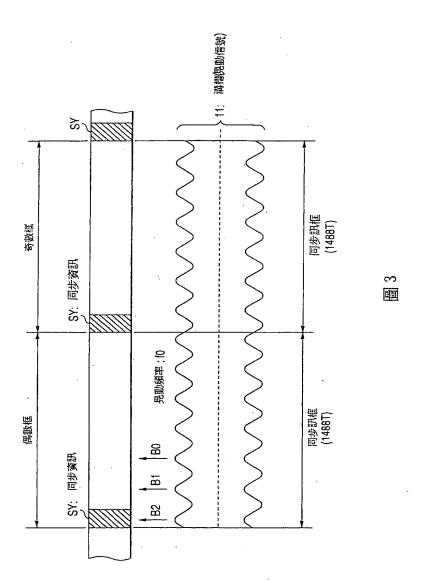
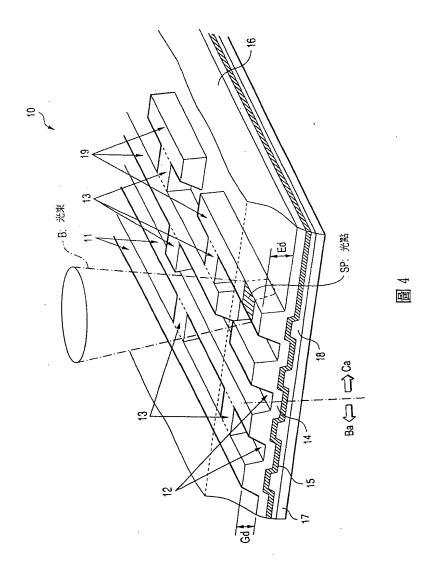


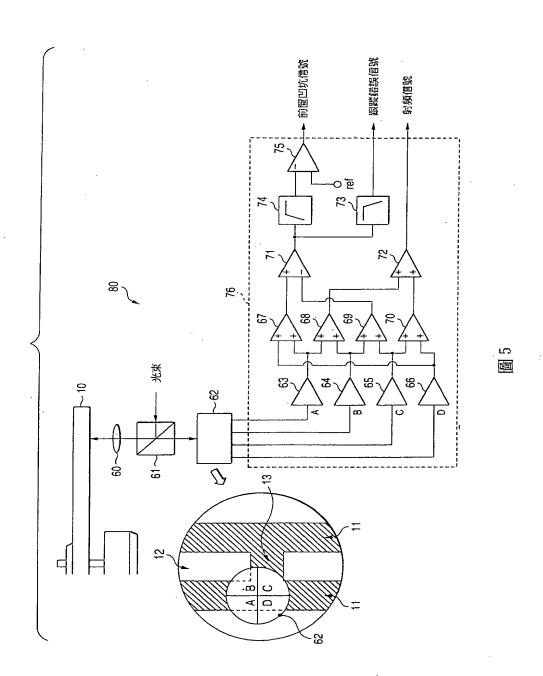
圖 1

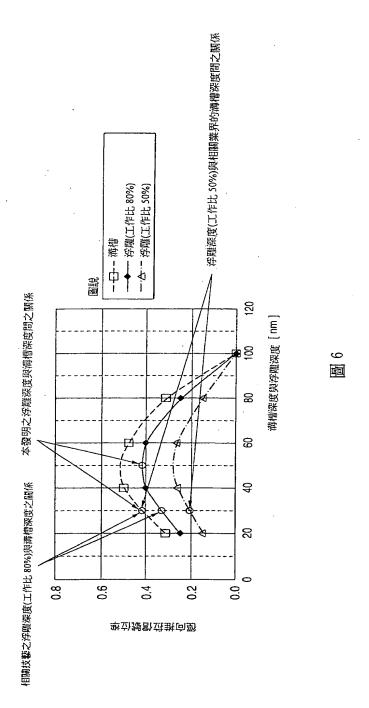


-3839 -









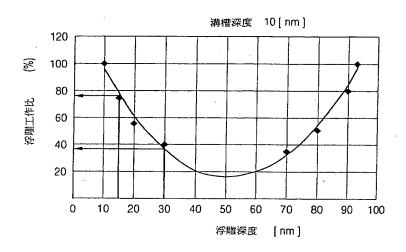


圖 7

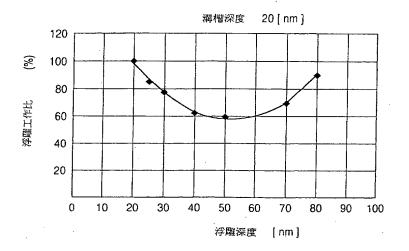


圖 8

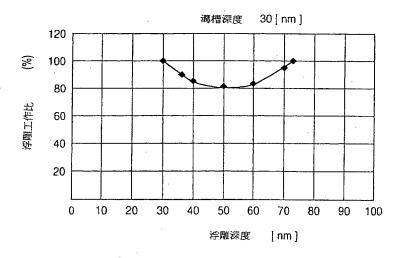
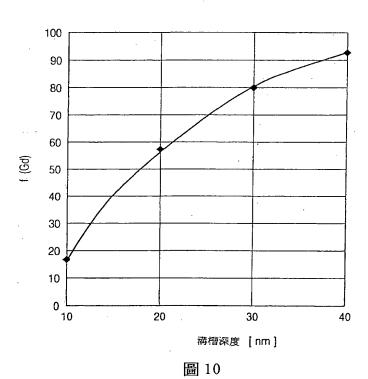
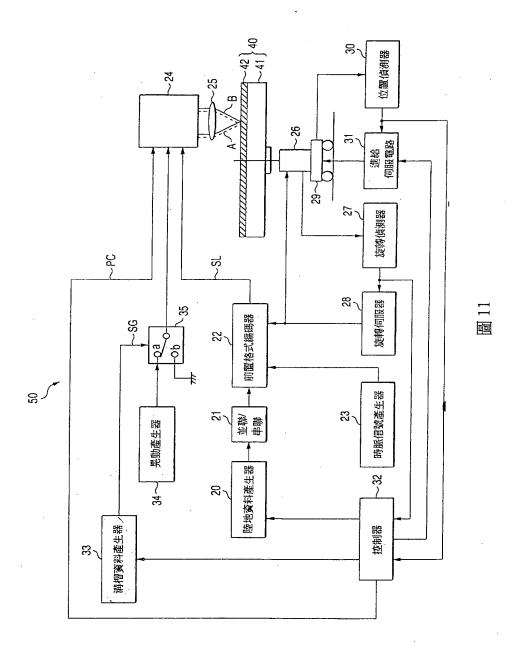


圖 9





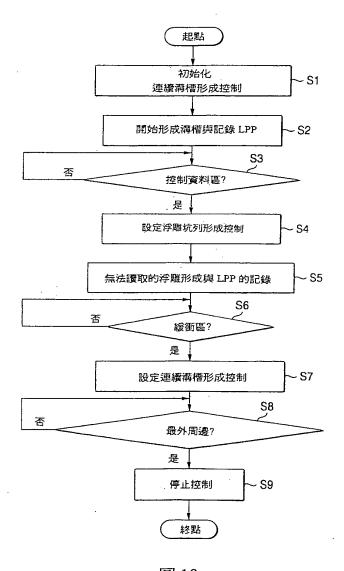


圖 12

